Family list 1 family member for: JP11189862 Derived from 1 application

1 PRODUCTION OF ORGANIC COLORED THIN FILM

TIVENTOT: TAKAGUCHI KENJI; TOMINAGA HIROSHI; Applicant: NIPPON PAINT CO LTD; JAPAN SCIENC (+3)

EC: IPC: 602F1/1335; C23C14/12; C23C14/24 (+9
Publication info: JP11189862 A - 1999-07-13

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Patent number: JP11189862 Publication date: 1999-07-13

Inventor: TAKAGUCHI KENJI; TOMINAGA HIROSHI; KAKIMOTO

NOBUO; MURAYAMA YOICHI; KASHIWAGI KUNIHIRO NIPPON PAINT CO LTD; JAPAN SCIENCE & TECH CORP; MURAYAMA YOICHI; KASHIWAGI KUNIHIRO

Applicant: Classification: - International:

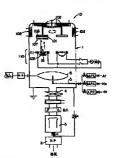
G02F1/1335; C23C14/12; C23C14/24; C23C14/32; G02F1/13; C23C14/12; C23C14/24; C23C14/32; (IPC1-7); C23C14/12; C23C14/24; C23C14/32; G02F1/1335

- european: Application number: JP1997036036219971226 Priority number(s): JP1997036036219971226

Report a data error here

Abstract of JP11189862

PROBLEM TO BE SOLVED: To from a thin film excellent in heet resistance and optical property by heating e evaporating source under a helium atmosphere in a vacuum deposition device to sublime or eveporate an organic pigment housed therein to deposit on the surface of a substrate erranged at the upper part. SOLUTION: Gaseous helium supplied from a gas introducing line 5 is made into the pleame by Impressing RF power through a coil 6 in e vecuum chember 1 provided with a discherge valve 4 in an Ion plating device 10. The organic pigment 15 housed in the evaporating source 110 erranged above the coll 6 and provided with a graphite made resistance heating boat 105 end a bumping preventing cap 111 is heated to a subliming or evaporating temp. under the helium plasma atmosphere. As a result, vaporized organic pigment collides with the plasma of gaseous helium in the chamber to activate the surface. The activated organic pigment is deposited on the substrate 101 for color fliter above the evaporating source 111 heated to a prescribed temp, by the heater 102 to form an organic colored thin film.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51) Int. Cl. "	建別記号
C23C 14/12	
14/24	
14/32	
G02F 1/1335	505

特翻平9-360362

平成9年(1997)12月26日

C23C 14/12 14/24 14/32 G02F 1/1335 51 審安課章 未辦求 強:

FΙ

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全16頁) (71)出版人 888238854

(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外2名)

日本ペイント株式会社 大阪府大阪市名区大流北2丁目1番2号 (71)出版人 39620800 科学技術板美事集団

埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号 (71)出版人 000203106

村山 洋一 東京都新樹区下落合3丁目17番44 ドムス 日白3064

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機管色薄膜の製造法

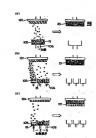
(57) 【原約】

(21) 出職番号

(22) 出版日

できる希腊を角痕跳、およじぞれを称するカラーフィルター、並びにそのようなカラーフィルターをオールドラ イブロセスで製造するパターニング労助の提供。 【解析手段】 奥佐斯普薩森内において、ペリウムブラ ベマ野鹿が、馬型をお助所することによりその中に来 入した有機麻料を将車よたは原居させ、その上等に配置 レた基板表面の所定の位置に付着させて有機を色沸膜を 成態させる方法。

【課題】 耐熱性を向上させかつ優れた光学特性を発揮



【特許請求の範囲】

[崩求項]] 真空薬薬装置内において、ヘリウムブラ ズマ君田低下、原祭道を加勢することによりその中に進 入した有機領料を昇磁または蒸発させ、その上部に配置 した基板表面の所定の位置に付着させて有機着色薄膜を 成職させる方法。

【請求項2】 2種以上の混合した有機額料を用いて有 機等色描寫を成態することを特徴とする環境項1記載の 方法.

【請求項3】 別個に配置させた2種以上の有機額料を (0) 同時に昇載主たは影響させて有機業色藻醇を成職するこ とを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項4】 別個に配置させた2種以上の有機額料を 順次、昇基または基別させて指揮させて有機着色藻顔を 成膜することを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項5】 請求項1~4いずれかに記載の方法で成 族される有機着色薄膜。

【精水項6】 解厚が0.2~0.8 u mである請求項5 記載 の有機著色薄膜。

ズマ素囲気下、蒸発液を加熱することによりその中に進 入した有機能料を昇載または蒸発させ、その上部に配置 したカラーフィルター用基板の表面の所定の位置に付着 させて有機着色弾薬を皮障させることから成るカラーフ ィルターの製造法であって、前記真空基業装置がイオン プレーティング装置であり、複素態様で関口部を設けた メタルマスクを前記基板の有機着色薄膜を形成する表面 と密着させて配償し、前記間口部を通過した昇棄定たは **蒸発させた有機銀料を各関口部に対応する基板表面の所** 定の位置に付着させること、および前記手順を各色の両 39 別について順次級の返すことにより、3色(RGB)の 資素を形成する工程を含むことを診療とするカラーフィ ルケーを製造する方法。

【請求項8】 前記メタルマスクがニッケルから成る線 次項7記載のカラーフィルターを製造する方法。 「廃水項9】 前記イオンプレーティング装置が、前記

メタルマスクとカラーフィルター用基板を密着させるた めの、複数の磁石を含んで成る着磁板を有することを終 数とする構成項7記載のカラーフィルターを製造する方

独. 【請求項10】 請求項7~9のいずれかに記載の方法 で作製したカラーフィルター。

「精求項 1 1] 前記イオンプレーティング装置が、前 記メタルマスクのための精密位置合わせ機構 (マスクア ライメントシステム) および/または大面積高発展を有 することを特徴とする確求項7~9のいずれかに記載の カラーフィルターを製造する方法。 「奈明の総細な影明」

よびその製造方法に関するものである。さらに詳しく は、本発明は、フラットパネル・ディスプレイ (FP D) 用のカラーフィルター (何えば、液晶ディスプレイ (LCD)、プラズマディスプレイ(PDP)) を製造する ための方法であって、カラーフィルターの各画素(RG B) に対応する有機着色薄膜をイオンプレーティング法 で到底する方法に関する。

[0002] 【従来の技術】フラットパネル・ディスプレイは、電子 機器および容動車等の計器類に広く用いられている。こ のフラットパネル・ディスプレイ用のカラーフィルタ 一、特に液晶ディスプレイ用カラーフィルターは、発色 性・発光効率の向上に加えて、耐光性、耐熱性および耐 施剤性等の物理的および化学的耐性が要求されている。 [0003] このような欠点を克服するために、特職平 3-346499号および同3-346491号には、硬質カラー薄膜の 製造法が記載されている。 料願平3-345491号には、従来 のウエット法定たはセミウエット法による製造に契例す る上記欠点を克服するために、ドライプロセスでの製造 【請求項?】 真空蒸着装置内において、ヘリウムプラ 10 法が記載されている。この方法は、高周波斯記イオンプ レーティングによって、色素物質を基準し、その上に表 明オーバーコート酸を気料蒸着して硬質カラー薄膜を基 体表面に形成するものである。更に、前記終許は、高周 推励記イオンプレーティングによりITO透明機能機能 等を形成するものである。また、幹顧平3-346490号に は、薄膜形成時に、色素物質と透明オーパーコート腺物 質を同時に気相繁着させて、便質カラー薄膜を形成する 方法が記載されており、この方法では、色楽物質と適明 オーバーコート顕物質の混合カラー薄膜が形成され、さ らに前記配合カラー薄膜上にITO算が形成される。 [0004] しかしながら、これらの方法では、気相蒸 着中に存在するアルゴンプラズマにより色素物質が発質 して、カラ一〇の光学特性が不良となること、研算カラ 一種顕は、耐水性はあるが、耐溶剤性や耐薬品件に劣 り、特にアルカリ水溶解への浸漉は時において製御する ことが分かっている。このようなドライブロセスでは カラーフィルターの国素をパターニングする方法が未だ 確立されておらず、ずには、前記高度被イオンプレーデ メング等者内部での基金提系の寸块が小さいため 大利 基板への適用が困難であり、かつ膜原分布が発生し得

【0005】 上記特許以外にも、多くのカラーフィルタ 一の製造法が提案されており、例えば、染色法、傾斜分 数法、電着法、印刷法等が挙げられる。しかしながら、 いずれにおいても、着色薄雕用材料には樹脂パインダー が必須として含有されており、その樹脂パインダーが着 色薄膜の機能上必要な液長で光を吸収するため、得られ る薄膜の光学特性は一般に低い。したがって、従来公知 の方法で郵政される着条確認は、各条毎に所領の著係力 [発明の属する技術分野] 本発明は、硬質カラー薄膜お 50 (すなわち、所望の透過率) を達成するために、膜厚を 2~3μπと厚くする必要がある。このように護摩を厚く すると、脚歩面の凹凸が顕著となる。また、いずれの方 法も指式法によるため、その工程が複雑でかつ工程数が 多いという問題点がある。

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、樹脂 パインダーを含まずに有機が料のみを用いて有機着色薄 雌を製造する方法、お上びそれを有する。高い耐熱作お よび優れた光学特性を発現するカラーフィルターを提供 することである。また、本発明の目的は、前記カラーフ 10 ノルターをオールドライブロヤスで製造する方は、およ び終方法で使用するイオンプレーティング装置をも提供 することである。

【課題を解決するための手段】本発明は、真空業業装置 内において、ヘリウムプラズマ雰囲気下、蒸発薬を加熱 することによりその中に導入した有機節料を昇端または **募引させ、その上部に配置した基板表面の所定の位置に** 付着させて有機着色薄膜を成膜させる方法を提供する。 本発明の方法において、有機部科は、2種以上を存合し 20 て昇磁または蒸発させても、あるいは別額に配置させて 何時に昇盛または蒸発させてもよい。本発明の有機着色 落構の成態方法において、別個に配着させた2種以上の 有機部別を製太器箱または悪勢させて有機整角基値を維 願させてもよい。本発明は、上記の方法で成膜された有 機管色薄膜も提供する。また、本発明は、真空蒸管接費 内において、ヘリウムプラズマ君無気下、蒸発薬を加勢 することによりその中に導入した有機緩料を昇離または 蒸発させ、その上部に配置したカラーフィルター用業板 の表面の所定の位置に付着させて有機着色薄膜を成膜さ 30 せるカラーフィルターの製造方法であって、前記真空業 着装置がイオンプレーティング装置であり、両素総務で 関口部を設けたメタルマスクを前記基板の有機着色薄膜 を形成する岩面と密着させて配便することにより、軽減 または蒸発させた有機緩料を基板表面の所定の位置に付 着させること、、および前記手順を各色の資素について 順次繰り返すことにより、3色(RGB)の極業を形成 する工程を含むことを特徴とするカラーフィルターを製 造する方法も提供する。さらに、本発明は、上記カラー フィルターの製造方法において使用するイオンプレーテ 40 イング装置であって、粒記メタルマスケのための難密位 階合力せ構造 (マスクアライメントシステム) お上パノ または大面積蒸発源を有するイオンプレーティング装置 も提供する。

100081

【発明の効果】(1)本発明の方法により有機傾料をガラ ス基板上に成膜する際、真空蒸着装置内でへりウムブラ ズマを用いて成蹊することにより、光学特性に優れた有 機着色薄膜を形成することができる。また、右端細算を

アルゴンプラズマを用いてガラス基板表面を清浄化する ことにより、更に密着性の高い薄膜を形成することもで きる。本発明の方法で形成されるカラーフィルターの例 素(RGB)は、有機緩料のみを用いてオールドライブ ロセスで影成することができることから、その標準を従 来の1/4~1/3、すなわち0.2~0.8µn、特に、約 0.5gm程度に薄くでき、表面凹凸のない、光学特性に優 れた有機委員施算を得ることができる。

【0009】(2)本発明のカラーフィルターの製造方法

は、真空高着装置 (イオンプレーティング装置) 内にお

いてオールドライブロヤスで成職できるため、従来公切 の程式柱に比べて工程数が低減できる。更に本発明は、 2 株以上の有機類料を、担合してまたは別個に開除にあ 夢させて成蹊させるか、あるいは ト記有機部却を断次別 個に基発させてそれぞれの腕を積弱させることにより、 底膜される有機着色薄膜の光学特性(すなわち、特定液 長における透送率)を整備整することができる。 (3)さらに、本発明で使用するイオンプレーティング後 **譲は、精密位置合わせ機構(マスクアライメントシステ** ム)を有するため、囲業機様で関口筋を設けたメタルマ スクを所定の位置に正確に配置することができる。 (4) 大面積蒸発源を装備したイオンプレーティング装置 を使用することで、有場価料の成態速率を低減すること なく、有機着色薄膜の面内膜厚分布均一性を達成するこ とができる。このようなイオンプレーティング装置を用 いることで、大面積のカラーフィルターの製造が容易と

なる.

[0 0 1 0] 【発明の実施の影整】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の第1の整搭は、真存業業装置10内において、へ リウムプラズマ雰囲気下、蒸光深を加熱することにより その中に導入した有機額料を非確または蒸発させ、その 上部に配置した基板去面の所定の位置に付着させて有機 着色薄膜を成膜させる方法である。本発明の方法で使用 する図1に示す真空装置は、ガス導入パルプ5から導入 したガスを、高周波 (RF) 電界によりプラズマ化し て、イオンプラズマによって庄陽を行う、いわゆるイオ ンプレーティング装置10であり得る。図1に示す成膜用 チャンパー1には、排気パルプ4を接続し、排気装置とし て始回転ポンプ2および始拡散ポンプ3を使用している。 前紀成駅用チャンパーI内には、ガス導入系5、コイル 6. 基礎服110 (これは、有機解料15を仕込むための抵抗 加熱ポート185および抵抗加熱ポート用着111から成 る。)、カラーフィルター用薬板101、メタルマスク19

7. 前記基据をメタルマスクと変要させるための普段切1 89、並びにカラーフィルター用基板のためのヒーター10 2等を整備している。前記コイル5は、昇華または蒸算さ せた有機飼料がプラズマによる影響を受け継くするため に、糞発薬より下方に配置し、また、プラズマが安定す **真空蒸着装置に導入する前、すなわち、上記成機能に、 50 る様にできるだけ大きくして、かつ巻数も適宜変化して** よいが、好ましくは一巻きである。

(001)13上記イマンプレーティング展置において 木仲間の力法を実施する場合、先年登金寺である基底は (特に、ガラン系形)を配置し、原道の俳優領科をデ ャンパー1内の高度限110に亡込んでからテャンパー1内 を変更に続足した。ハウムガラをデャンパー1内 200 (11.50ml) 台口加してつリウムブラブでを受性さ 、展展別10と記載することで有機関外を手機主 たに展展でせて、有機者色層原を収載することができ たに展展でせて、有機者色層原を収載することができ

[0012]本発明の方法では、船配券発展は0内に有 機能料を仕込む前に、先ず、成膜装置内を一度16 "Terr 台まで排気し、アルゴンガスを導入してプラズマ話性化 させ、それにより、被絶物であるカラーフィルター用基 板101の表面を清浄化してもよい。 紋記アルゴンガス (純度99.9999%以上) の導入量は、プラズマを発生し 易い条件で、かつ、アルゴンプラズマによるイオン衝撃 により基板表面を推浄化させること、基板程度を上昇さ せないことのパランスをとることを考慮して、ガス導入 時の圧力が1×10"~1×10" Torr、好ましくは4×10" T 20 orrとなるように制御し、また、アルゴンガス導入時の R F 飲力は、100~400V、特に200Vに顕整することが好 ましい。しかしながら、アルゴンプラズマは、成蹊時に おいて、イオン衝撃が大きすぎるために、成蹊した有機 総料準備にダメージを与えて、その効果薄壁が退色する ことがある。そのため、成職時には、エチレンガスにア ルゴンガスよりも分子量およびイオン半径が小さいへり ウムガスに切り替える。ヘリウムガス (純度99,99%以 上)は、導入時の圧力が4×10"*~4×10"*Terr、好主し くは1×10° Torrとなるように調節し、またヘリウムガ 30 ス導入時のRF億力は、40~400W、特に20まとなるよう に制御することが好ましい。ヘリウムプラズマを使用し てイオンプレーティングを行うことで、形成される薄膜 のダメージを軽減でき、かつ良好な光学特性有する有機 着色薄膜を成膜することができる。

[0013] 上記イオンプレーンが装置(0は、同1に元

すように、モリプデン (Mo) またはタンタル (Ta)

物の飛散を防止するために、全翼メッシュやアルミナメ ッシュを配置してもよい。

[0014] 前記始熱ポート105内の有機要料15は、加 熱により昇垂主に其策化し気化し、チャンパー内でブ ラズマ化したハリウム分子と振変して、その表面が結性 化する。話性化された有機動料表側が、蒸発源上ガに配 度したカラーフィルター用基板101上に付着することに より、有差着や無額かを振する。

[0015] こで、実際中のカラーフィルター用基板) 部の運搬は、カーながに主味される。人もしなが、 成膜させる有機制料の模型によって、成膜特に一定温度 まで発展しても、あるいは主温で成膜した性、一定の温 度まで発起しても、あるいは主温で成膜したは、一定の温 度が昇いる機関料につかには、昇車もしくは高度したす 機関料が高度に対した。機能をした、 のこれが高度によって、 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表したが変ました。 には、 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表した。 のこれが表していまましていまましていまま。 には、 のこれが表していまましていまましていまま。 には、 のこれが表していまましていまま。 のこれが表していまま。 のこれがまま。 のこれが表していまま。 のこれが表していまま。 のこれが表していまま。 のこれが表していまま。 のこれが表していまま。 のこれが表していまま。 のこれがまま。 のこれがままる。 のこれがままる。 のこれがままる。 のこれがまる。 のこれがままる。 のこれがまる。 のこれがなる。 のこ

[0017] 本民族では、新広山都本領書を高額にして は下京 におったが原因が発生性を を連絡するために、上述有編集 もかりうる意思したが重ねらわせて、男は古れる幕が向 総合がよったができる。そのとうなる輩に上の事業の所 では、ラサトビロッイロール系 (明末ば、た)、(カラー ・・/デラタス) (Pages Intill) をごうなうか。 第16、1 (Pages Intill) でランダーンを 第16、1 (Pages Intill と)でリーンを 第16、1 (Pages Intill と)で 第16、1 (Pages Inti

(C.I. Pignest Green) とイソインドリン系 (C.I. Pignest Fellowisi) との組み合わせ、またはフタロンア ニングリーン系 (C.I. Pignest Green) と無色実フタ ロシアニン系 (C.I. Pignest Bluei6) とジスアソ系 (C.I. Pignest Fellowisi) との組み合わせが挙げら れ、更に、素色 (B) 着色根としては、新アタロシアニ

熱ポート本体: Ta、 道: Mo)から選ばれることが望 ン系 (C.1. Pignent Blue150) とイングントロン系 ましい。前記章に設けた穴は、好ましくは、直接2~6mm である。また、前記回熱ポート内には、成膜1~0mm 50 フタロシアニン系とジオキザジン系 (C.1. Pignent Vo

有极着色薄膜	放長/透透率	i -	色度	
		x	y	Y(%)
赤色	510ns/≤5%	≥0.50	0. 33±0. 03	214
	580na/≤10%			
	610na/≥70%	ļ		
概色	450nm/≤10%	0.31±0.63	≥0.05	≥45
	53515" m/≥70%"			
	\$58ma/≤15%			
育色	665±5" m/≥70%"	≤0.16	≤0.18	214
	600ma/≤5%			

a): 最大透過率の放長; b): 最大透過率

[0019] 本発明の方法では、上記2種以上の有機額 料の組み合わせを、真空蒸着装置内の前記加熱ポート内 に混合して導入するかまたは別個に導入し、同時に昇華 または差兒させて、所望の色の有機着色薄膜を形成する ことができる。すなわち、上記2種以上の有機解料15を 20 組み合わせて具備または整発させ、その配合量比および 成膜速度を削御して着色薄膜20を成績することによっ て、光学特性を微調整 (すなわち、調色) することがで # 5 (成2 (a) および (b) 参照) 。 図2 (a) に示 すように、前者の方法では、2種以上の有機額料15を均 一に混合した後、1つの蒸発薬105に均一に仕込み、そ れを見損または蒸発させて成膜する。混合された有機額 料15は、その単級生たは無奈温度が低い期に単価または 状態1. て基接に付着するため、仕込み時に行う配合者に 従い、さらに、それらが単位で成膜された場合とほぼ同 30 塔の健康で順に確認されることによって調係された。所 望の半学特性の有機兼色種蝶10を成蝶することができ る。すなわち、この方法で形成された有機著色薄膜20

は、ミクロ的には多層構造を有する。 [0020] 後者の方法では、2種以上の有機顕料15を 2つU Fの別側の差容面105にそれぞれ代込み、各成隊 速度を制御しながら同時に成膜することによって、2種 以上の有機額料が実質上均一に担在した単層無限が形成 される (図2 (b) 参照) 。この方法では、ある色の有 機着色薄膜を調色するために、先ず、3種の有機顕料 (図2 (b) 中、×、〇およびA) それぞれの仕込み比 を3:2:1として整発薬に導入する。水品式無厚計 (ICA/Plus、ライボルト社製) を用い、複発版の加熱出 力を制御して、この3種の有機額料の成職速度の比も 3:2:1となるように制御する。このような比で成膜 速度を操作することにより、被強物である基板上に、3 種の有機類科分子が同時に到達して、結果として単層構 治の健康が形成される。この薄膜は、3種の個料粒子 (x. ○および△)が、3:2:1の比で均一に混合さ れたものとなり得る。

(9021) あらいは、図2 (c) に示すように、有機 動料2 極以上の組み合わせを縦次、昇端または蒸発させ て高低に付着させ、各有機能性に対応する2 層以上の他 増着色無軽で模倣させることによって、成版される有機 着色無疑の関色を行うこともでき、この方法では、報 着される各有機を登積されるの合計が上 起の好とい規模の範囲化となり、かつ所図の光中枠 が係られるように、影響である形が出

[0022] 本見明の方法で近畿される有機者色薄膜の 原準は、0.2-0.8 nmである。近畿される名機者色薄 服の展野は、所型の大学特性に対して変化してよった。 こで、上記3つの分性のうち、ミクロ的には多層構造を 有する機形成力法(図2(a)参照)および2個以上 の機能形成功法(図2(a)参照)および2個以上 の機能形成功法(図2(a)参照)および3個以上

(c) 参照) については、それぞれ、各有機関料の薄数の膜陽的が得られると解される。これらの方法では、成実された構築したいて、原料処子が用料率または再落発したいように、昇根または蒸発重度の低い有機飼料の薄膜を形成することが発きよい。

[0023]上起2つの起源が起のいずれかに従って各の脚底に対応する場合を発音機を開発しておりたる機能的から返送した異常(加温型)を開発して得られる情告を発展した。 (報告的集の必要を使用して発生した。 (数) されぞれについての理論解がの合計から分野・実出 かっとなっていて、発動解除し、経験化制を持ちら外野・実出 をそれぞれ世で基準上に関した場合に関うられたのもの を表して知識である。 (第2人の実施を大力を表している。 (第2人の実施を大力を表している。 第2人の実施を大力を表している。 第2人の実施を大力を表している。 第2人の実施を大力を表している。 第2人の実施を大力を表している。 第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 第2人の表したがある。 第2人の表したがある。 第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 第2人の表したがある。 (第2人の表したがある。 (第2人の表しを) (第2人の表し) (第2人の表しを) (第2人の表しを) (第2人の表し) (第2人の表し) (第2人の表し

50 ば、ジケトピロロピロール系/アンスラキノン系有機額

料を用いて赤色薄膜の調色を行う場合について説明する と、それぞれの有機者色薄膜を単独に成膜した場合(す なわち、組成膜) の膜厚が0.27 g mであるとすると、そ れらの合計模様は0.54μmとなるが、実際に成業された 有機着色薄膜における実測膜厚は0.47 mmであることが あり、この場合には、ジケトピロロピロール系とアンス ラキノン系の各着色薄膜が接触部位に、遅在膜F0.07 µ mの混在脳が成膜されたと解することができる。これ を、総合比または模型比の点から述べると、例えば、赤 色膜としてジケトピロロピロール系/アンスラキノン系 10 有機顔料を用いると、合計膜厚が0.3~0.6 μmであっ て、ジケトピロロピロールの篠厚に対するアンスラキノ ンの額厚の比は1:0.8~1.1となり、緑色膜としてハロゲ ン化フタロシアニン系/イソインドリン系有機模料を用 いると、合計媒序が0.2~0.5 gmであって、ハロゲン化 フタロシアニンの鉄岸に対するイソインドリンの鉄厚の 比は1:0.9~1.2となり、また、青色膜として剃フタロシ アニン系/インダントロン系有機顔料を用いると、合計 **膵度が0.4~0.8μπであって、備フタロシアニンの篠厚** に対するインダントロンの膜厚の比は1:0.1~0.4とな る。または、青色膜として倒フタロシアニン系/ジオキ サジン系有機類料を用いる場合は、合計箱厚が0.3~0.6

サジンの展界の比は1:41-4-1となる。また、これら は、それぞれら1-20mの設定を参加的成立さる。 【0024】上記度企業の存在公舎室は、展質からも夢 芝することができ、外式は、超域的設定(後年等) の機能がある例)は39であったのに対して、それら の開展の形成とは天空の上することがあり、近39である (各種目ケーブ線解試験)の世界においても、複雑が受 等 全しなり解析になったと参いら、足位変音の存在が 予形をれる。匿位単の存在は、様単した構築を検索にす ると加えられる。

unであって、偏フタロシアニンの端層に対するジオキ

[0025] 年発明の方法において限川できるカラーフ パケー用機能は、最初な材料の運動の手間が もものであればなく、別はば、ガラス横のもの、ボリカ ボネト・【PC1、 パメエ・ガラス横っちの、ボリカ ボスト・「PC1、 パメエ・カラストリートで Eで1、ポリエーテルスルホン (PE3) 帯で縁続され スポーカンスルル・ボールの一でもい、情報者 他 機能を指揮する場合が、上足様似としては、脂肪や 制物等による所能性なく、かつキズ等の欠額を考しない ものが増生しい。

[0026] 前記基板は、本発明の方法に付する前に 予め、エッチングはまたはリフトオフは等によって無機 系の、または原料分散法や電響法によって有機系のプラ ックマトリックス(BM) およびアライメントマークを 有機 自体機関の関厚(0.5 μm) との設定拡減を考慮する

と、薄い方が好ましく、特にO.1~O.5µmであることが 50 ルマスクの関ロ部を正確に位置合わせするための、また

好ましい。

【0027】本発明の果2の態様は、イオンプレーティング装備内において、ヘリウムプラズマ雰囲気下、樹素 整様で間口部を設けたメタルマスクを前記を残の有機者 色薄膜を形成する表面と影響させて配置することによ り、昇来または繁発させた有機解料を基板表面の所定の

10

り、特集または裏及させた。情報報料を基板を面の所定の 核型化物である。この方法では、調準機能で関い路を設け たメラルマスクが7と同い、基準的不可能を決け する表面と記言させて配置し、有機能料を併発されば 見させて、基底の所定の企配と有機を心機能をパターニ 少する。例3分割か、前2とタンスクが3つと は、エレクトロフォーミング(低電界メッキ)で計算 は、エレクトロフォーミング(低電界メッキ)で計算 を含量数を対域と、特性ニックルの行変とい

[0028] 上記メタルマスクIOTは、関1に示すよう

に、業発薬110と被絶物である基板101の間に挿入する。 **養発援101から気化した有機額料15は、このメタルマス** ク107の関ロ部を通過して基板上に付着し、関口部のパ ターン通りに両套を形成する。本発明で使用するメタル マスクには、1色の画業に対応する所定の位置に、前記 画素と隣接し得るプラックマトリックス部に成膜する国 書用有機嫌踪が重なる (好主しくは約5 mm重なる) 経 痒の大きさの難口餌を設ける。関口部の大きさがこれと りも小さいと、基板とメタルマスクの位置合わせができ ていない場合には、画案が所定の位置から外れて隣接す るプラックマトリックス上に皮障されるため、 田舎とし て望まれる位置には何も成敗されないという不利益が生 じる。このような欠略のあるカラーフィルターをディス プレイに搭載すると、白点(通称「白抜け」) が発生す る。あるいは、関口部が上記で定義した大きさよりも大 きい場合、形成される面索が、隣接するブラックマトリ ックスを越えて、更に他の色の調素にまで形成されるた め、殺色が生じることがある。また、上記倒口部の大き さは、飯素収配合わせ機構 (アライメントシステム) 20 0の位置合わせ精密にも依存する。そのため、隣口部の 大きさは、好ましくは位置合わせ精度の2倍程度であっ て、非常に悪い位置合わせ特度しか得られない場合で も、形成する資素が隣接する他の色の資素に重ならない

対策の機関であり得る。
(0 0 2 9) 減額時でわれ、前沿間口部を混造した気
化した角機関料のみが、カラーフィルター用電影上だめ
作力を発酵性のみが、カラーフィルター用電影上だめ
がそれることができる。1 他の海黒に対なするがクーンン
グを行ったができる。1 他の海黒に対なするがクーン
グが開すすると、メラルマスクを含めにの開業に対な
する機関まで展は「静命せるか、あるいは次の心の。 観にしてイターニングを行う。このようにして、概念。 毎の農業に対ちてメラルターングを行う。ここで、未発 例の者まどめたコグーニングを行う。ここで、未発 例のイスクの側の形態を重には、高端温度はこれを介えるのの。また は基板の搬入もしくは膨出のための特密位置合わせ機構 (アライメントシステム) 200が装備されている (図4 参照)。前記メタルマスク107の位置合わせは、カラー フィルターの資素パターニングにおける東亜な難である ため、特に正確に行わなければならない。

(0030)メタルマスクがのの情報合わせは、最初 に、装着物である展記的に上が場上にアライメントマ ークとメタルマスクがに関わたアライメントマークと をCURR優テークをしてアライメントスクムの開発が 形が1.20 にカース・クロボ、第10 版とメタルマスクの高点の企業を保証と配合かせてあ ことにより行う。この時、複数のアライメントマークを 長低、メタルマスクに配置し、同時に受謝わせすること とによって、規密のアライメントマークを とによって、規密のアエタルで成分を 大明のイオンプレーディンが歴史に最近されるアライ メントンステムの位置合わせ物質は、設ましくはさ1ヵ アカル・

【0031】上記メタルマスク107は、成膜時や貯蔵中 に与えられる熱や機械的ストレスによって伸びが生じな いように、メタルマスク外周に枠188を設けて固定して もよい。このような抑108は、鉄 (Fe)、SUS (ス テンレス値)、アルミニウム(AI)、クロム値から製 遊でき、特に、クロム側は、メタルマスクの材質NIよ り熱膨張係数が大きく、加熱時にメタルマスクにたわみ を生じさせないため、最も好ましい。前記称108は、メ タルマスクの外周 4 辺の各辺を 2 枚の固定板でしっかり と締め付け、この間定板を枠の外間にガイドピンを用い て取り付ける。ガイドピンは、固定板をメタルマスクの 仲紹方向のみに移動させることができ、常時、メタルマ スクのたわみを様子することが可能である。メタルマス 30 クのたわみの矯正は、メタルマスクが伸びると、固定板 に配置しているボールプランジャー (内裁しているパ ネ)により、メタルマスクの他びた方向に引っ張って、 たわみを矯正する。引っ張り方向は、何えば、左右方向 の一輪方向のみでもたわみの矯正はできるが、引っ張り 方向の中央部で上下方向の寸法が小さくなる場合がある ので、本発明で使用するメタルマスクに適した特は、上 下左右の2方向に引っ張る、2輪テンション型分割式の ものが渡している。また、前記固定板は、メタルマスク 外周に沿って複数側に分割されてもよい。

[0032] 本契例のイオンプンドーディングを製には、 即3に示するシェンス連弾カーディースを構造・フィーの配金対象 の一つとして、メタルマスク1回の自転による形みを無 し、かつカラーストルター高板(101とよりをマスク1回 との簡単を向上させて、両路パターニング製化を高め との記し、基内の下間が、信報金を開発しまする表別 とは反対角の高級原理と接触でも形分)・に着なるを分とて 水の単層似りを受けている。この音楽を目的の個がより の、基板とメタルマスクが密等するため、青機類科分子 が相似マスクの形成の目に記込たを選出して著版と分析 するのを防止できる。

[0033]上近報製版1994 押いて基板101とメタルマ スク187を報意させる際、基板191と者組織199が近いに 妥玄ずに全面接触し合うように、基板191と者超級1990 同に熱圧機性に受けた接続を付き挟んでもよい、そのよう な業質性としては、例えば、1784年80%、178に製のエラ ストマー発熱シート(T-71)21101 (板字-3ms)等が学げら れる。

12

[0034] 主た。 東京部からの然によるメタルマスク の物雑を防止するため、 市成セーター上部に、水冷式 が発工ニットを設けることもできる。水冷水が利ユニット トは、充壌水を温水するパイプと熱を企業する板とから 様成され、板にはパネルヒーターと同じが裏にか何い ており、昇事主たは東見した有機的は込着できるようにエ サント面から設計された熱は溢新できるようにエ もしたものである。

[0035] 更に、カラーフィルター用基板[0]とメタ ルマスク[07]は密着させているため、その温度差を±3 で未満に抑える必要がある。そのため、本発明のイオン プレーティング装置には、上記着磁板[0]の代わりに冷

部転を設置することもできる。
「00 361 本発用のイオンプレーティング保険には、 使用する有細部料と飲存して基板を企業的みるいは点類 後に勤齢機能するために、基板用のヒーター(01 も所能 されている (個1 参照) 。あるいは、基板分よびメタル マスタの影響は、網で沖縄に、所定施度に加熱したシ リコンオイルを観音させて、基板がメタルマスタを機 細から行うこともできる。拡発規制の基本程度は10 ~400での適配と数据することが選

「10037] 本例の対象にあいることが選ばしている。 (10037] 本例のは対象とう一つの大量能力・フ イタテーの処数を関え、イオンプレーティングを雇用的 原理を大部隊とことできる。長期の大選隊と は、加算部で長期することなる、基単上に加算する中 で世間するイオンプレーティンが整定されて、天間 アンフィルテンが配することが可能であり、接条の形式さ に応じて大部位することが可能であり、接条の形式さ に応じて大部位することは行るを、と

る。 (9 00 3 8] 未契明において、大海接化した前込業料理 の意味は、図3に示すようた、曲状に一ター (14 7 kg) を (14 7 kg) を (15 7 kg)

[0039]

【実施例】以下に実施例を用いて本発明を説明するが、 本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

プラックでトリックスの形成(リフトオフ生) カーフィルター 用サウス基準 (開島を1993、コーニ ングシャイル製: 十世別のエメ5599)に、本考度シブス 25 トルド1100 (日本ゼン(開動) をスプレコート法によ、 可能をし、成外軍(日本・トルリーンを持た。このパターン の小にカリスをは、イオンブループンを開か、このパターン の小にカリスをは、イオンブループンを選択していたが、 カーパーのサインをは、イオンブループンを選択していた。 カーパーのインをは、アインをは、アインを選択していた。 アインをは、日本・アインをは、アインをは、アインをは、アインをは、 アインをは、アインをはなりまする。アインをはなりまりる。アインをはなりまする。アインをはなりなりまする。アインをはなりまする。アインをはなりまする。アインをはなりまする。アインをはなりまする。アインをはな

リックスのパターン精度について、目標値と結果との比較を示す。 [0040] (表2]

> 日標 熱果 寸法構度 ± 1μm 0.4μm 位置構度 ± 5μm 3μm

[0041] 実施例1

	たイオンプレーティング装置 ((株)シンクロン製ミニフ
	ラント型高周波イオンプレーティング装置NCF-MIP001)
	内の所定の位置に、前記リフトオフ法で形成したブラッ
	クマトリックス付きガラス基板 (260mm×465mm×押さ).
	sm) を配費した。イオンプレーティング装置内を真空
	に滅圧 (1.0×10°*Torr) した後、アライメントシステ
	ムにより、メタルマスクをガラス基板の所定の位置に位
	図合わせをした。アルゴン流量を40SCCN (3.5×10 'To:
	r) とし、RF電力200Wをイオンプレーティング装置内
	のコイルに印加して、アルゴンプラズマを発生させて、
	ガラス基板表面のポンパードを5分間行った。その結
	果、ガラス基板表面のドライ洗浄が行えた。ポンパード
	に際しては、基板がイオン衝撃により昇温するため、冷
	類板により、基板樹度を50℃に維持した。
	【0042】次に、有機著色薄膜の成膜を行う。先ず、
	大面積蓋発源 (PG/PBNヒーター) に配償したグラファイ
١	トセル内に、予め、成膜させる色に対応する有機顔料を

(1) 2種製合顔料による有機着色薄膜の成膜

マスクアライメントシステム (日本精工(株)製アライメ ントシステムローの、位置合わせ経度±2μm) を装備し

した。 [0043] [表3]

有被蒙色凝膜		住込み	
	(配合量比)	∄ (g)	進度
			(°C)
赤色	ジケトピロロピロール系/	4.8	≥380
	アンスラキノン系 (1:8.94)		≥380
暴色	ハロゲン化フタロシアニン	6.4	≥630
	/イソインドリン (1:1.05)		≥310
黄色	倒フタロシアニン/	2.1	≥440
	インダントロン (1:0.25)		≥430

ぞれ使用した。

機解料としては、C.I.No.Pigness Red 177、ハロゲン化 フタロシアニン系中機能料としては、C.I.No.Pigness 16 ress 1、イソインドリン系を構造料としては、C.I.No.Pigness 16 ligness Yellow 185、第フタロシアニン系を機能料として ては、C.I.No.Pigness Blow 1856、およびインダントロ ス条有機能料としては、C.I.No.Pigness Blow 60そぞれ

[0045] アルゴンガスをヘリウムガス (液量:358S CCM (5×10 'Torr)) に切り替え、RF出力20Vを印加 1. アヘリウムプラズマを発生させた。最初に、緑色およ 10 び首色の有機能料を仕込んだ。グラファイトセルを、前 記表3に示した黄色顔料(イソインドリン系)の昇差違 度まで加熱して有機類料を養発させた。蒸発させた有機 新科は、N 1 メタルマスク ((株)ムラカミ製) の関口部 を消して基板上に到達し、黄色の有機著色薄膜を成膜さ せた。グラファイトセル内の黄色無料成分が蒸発し尽く すかに st酸液度の低下を防止するために重力を制御し ながら、徐々に緑色顔料 (ハロゲン化フタロシアニン 系)の具施道度まで加熱し、成模速度を制御した。これ により、緑色顔料が昇離し始め、メタルマスクの関ロ部 20 を通って黄色の有機着色薄膜上に緑色の有機着色薄膜を 成膜させた。所定の成膜速度を維持するために、電力を 削組)。 加勢温度を上昇させた。水晶式弧厚計 (インフ

ィコン社製膜車コントローラーIC4/Plus)が示した所定 膜準に達した時点で、成膜を終了した。ここで、成膜時 のガラス基板の基度は50℃に保持した。

【0046】次に、グラファイトセル内に2種の青色額 料(フタロシアニン系およびイオンダントロン系)を仕 込み、上記と同様の手順で青色有機着色薄膜の成膜を行 った。その後、更に2種の赤色の有機領料 (ジケトピロ ロピロール系およびアンスラキノン系)を仕込んで、同 器にして赤色有機紫色雑鰈の成膜を行った。各色毎の成 腰連度は30人/秒となるように調整して成膜した。ま た、成職温度および篠厚測定結果をそれぞれ表々にまと める。ここで、成業指度は、成職速度を維持するため に、所定程度以上に徐々に昇湿した。また、膜厚淵定 は、熱針式難準測定装置(ロングスキャン・プロファイ ラー テンコールFP-t: テンコーツ・インスツルメンツ ジャパン(株)製)を用いて拠定した。さらに、各色の 有機着色薄膜の可视光領域(波長=380~780mm)の光学 特性 (清選率および色度) を整小面拠定装置ミクロカラ ーアナライザーTC-1800W (東京電色(株)製) で測定し

10 た。透過事の結果を図5に示す。

[0047]

【表 4】

有极者色薄颜	有機挺料組成 (配合量比)		成膜 速度 (人/砂)	実施 施軍 (μm)	色度
赤色	ジケトピロロピロール系/ アンスラキノン系 (1:8.94)		30	0.43	x=0.58 y=0.35 Y=24
蘇急	ハロゲン化フタロシアニン /イソインドリン (1:1.00)		30	0.27	x=0.30 y=0.55 Y=49
1 8	倒フタロシアニン/ インダントロン (1:0.25)	東西	30	0,54	x=0, 15 y=0, 17 Y=22

(0048) ただし、上記表3に示した配合量比は一側 であって、配合量比や仕込み量を変化させることによ り、所望の光学特性を得ることもできる。

[0049] 実施例2

(2) 2番組合解料による有機着色薄質の成膜(成膜後

加熱焼成有り) 的記実施例1と同様の有機版料組成および手順で、ブラックマトリックス付きガラス基板上に有機着色庫膜を形

利和及基的コミードのの有機が中枢はある。GFMに、ファ ックマトリックス付きガラス基板上に有機着色薄膜を影 成した。有機着色薄膜はいずれも、基板温度30℃におい て成膜した。成膜した有機着色薄膜の合計膜厚を表 5 に まとめる。

[0050] 更に、すべての有機着色薄膜を成膜した 後、基板を180℃以上の温度で加熱焼成した。加熱焼成 風、各色の有機を開催コンルでの木が料性を支架列 と胸線にして確定した。直接機能が出来る。実施列 (1) 総数と近後に7回的に示す。また、急性変化を表する。 は一定で、間らより、実施列 (1)とわけの超過低量から密度 酸は、1~1980年以下、1980年代でいたが、成 酸酸、1971日に上途参考でることで、1~1980年代の近年 本や変化はなく、実に対立たの目とが今られた。同年 を発展が出せなく、実に対立たの目とが今られた。 に 発金展型の音がには、1~1980年の近点番が理 加し、発学程をのは上がらっただ。 等色展集についての 大学特性にありたと変化なった。

[0051]

[表5]

有极著色薄膜	有機類料組成	成膜	成漢	実測	色度
	(配合量比)	温度	速度	赎草	
		(°C)	(Å/₩)	(mm)	
赤色	ジケトピロロピロール系/	宝温	30	0.43	x-0.63
	アンスラキノン系 (1:0.94)				y=0.32
					Y-16
解色	ハロゲン化フタロシアニン	全装	30	0.28	x=0.30
	/イソインドリン (1:L06)		ii		y=0.58
					Y=49
青色	関フタロシアニン/	23	30	0.53	x=0, 14
	インダントロン (1:0.25)				y-0.17
					Y=21

+):いずれち、収録時の基板製度は50℃であり、成業後に基板温度1約℃以 上の温度で加熱地皮した。

【0052】 本統例 3

(3) 同時蒸発による有機着色薄膜の成膜(成膜後知熱 20 成した。本実施例において使用した抵抗加熱器にはそれ 佐皮を作り イオンプレーティング装置 (有機薄膜用真空薄膜形成装 僧器(C-1100) 内に、抵抗加熱器 (モリプデン (Mo) 製 ポート)を2器搭載し、以下の手順で有機着色薄膜を成 膜した。実施例1および2で使用したものと同様のプラ ックマトリックス付きガラス基板とメタルマスクを装置 外で予め位置合わせした後、固定治具で固定した。これ をイオンプレーティング装御の所定の位置に配復して、 実施例1と間様にして、ヘリウムプラズマによるドライ 佐浄を行った。次に、予め上記2つの抵抗加熱器それぞ 30 6参照)。 れに、(i)実施例1と同様の組成比で各色に対応する2 種の有機創料をそれぞれ仕込むこと、(ii)同時にそれぞ れの昇華温度まで昇温して成膜することから成る2段階

の手順を各色毎に繰り返して、3色の有機着色薄膜を形 ぞれ前記水品式製厚計が設置されており、隣接する抵抗 加熱器の影響を互いに受けないようにすることにより、 抵抗加熱器から昇崩または蒸発する有機類料成分の成膜 速度を表6に示す成業速度となるように、観別に制御し た。更に、成蹊された有機着色薄膜に特定の箇料成分が 備在しないように、基板を深転させながら成蹊した。有 機着色薄膜を全て成膜した後、実施例2と同様にして基 板を加熱銃成した。得られた有機着色薄膜の光学特性 は、実施例2とほとんど変わらなかった(図7および券

[0053] [左6]

有機管包商基	有機模料經改 (配合量比)		成長 法官	突然 難狂	色束
	(RHER)		(A/6)		
赤色	ジケトピロロピロール茶/	宝星	30/	B. 43	x=0.62
	アンスラキノン系 (1:0.94)		28		y=0.32
					Y-17
課色	ハロゲン化フタロシアニン	室盖	30/	0.27	x=0.32
	/イソインドリン (1:1.06)		32		y=0, \$5
					Y-56
青色	個フタロシアニン/	宝瓷	30/	0.54	x=0.14
	インダントロン (1:0.25)		8		y-0, 16 Y-17

+):いずれも、成蹊時の高板程度は50℃であり、成績後に基板組度180℃以 上の温度で加熱焼成した。

(成膜後加熱焼成有り) 実施例1で使用したイオンプレーティング装置と同じ装 層において、実施側1と同様の毛順により基準のドライ 洗浄を行った後、装置内の業発順に、実施側1と同様の 派成の有機解料を1種類ずつ仕込んで、ブラックマトリ ックスつきガラス基板上に各色の有機着色薄膜を逐次成 膜した。有機着色薄螺の逐次成煤の方法は、最初に、ハ ロゲン化フタロシアニン系録色級料を仕込んで、昇華麗 16

皮まで加熱し、ハロゲン化フタロシアニン薄膜について

の実施例1と同様のプラズマ条件において、表7に記載

ンドリン系顔料を仕込み、同様に成膜した。次いで、銅 フタロシアニン系青色顔料を仕込んで、栽発させて成算 した後、インダントロン系責色解料を仕込んで、 赤7 に 記載の新御順厚になるように成膜した。その後、ジケト ピロロピロール系赤色額料を成蝶させた後、最後にアン スラキノン系赤色顔料を仕込んで成膜した。各薄膜の成 膜速度および刺御膜厚、並びに関色された有機着色薄膜 の実際薄厚を表7に示す。さらに、上紀手順で種屋した 有機着色薄膜を含む基板を、実施例2と同様の手順で、 180℃以上の温度に加熱焼成した。成業後の加熱に上 り、各色の薄膜の光学特性が向上した(図8参照)。 [0055]

の、制御説厚が得られるように成膜した。次に、イソイ [表7] 有機製色羅額 有機原料組成 成器 预验 実剤 色度 (配合量量) 油本 R.E. 牌匠 (A/8) (am) (am) 赤色 ジケトビロロピロール英/ 0.32/ 0.48 x=0.63 アンスラキノン系 (1:0.94) 30 0.30 y-0, 32 Y-18 器魚 ハロゲン化フタロシアニン 30/ 0.20/ 0.27 x=0.32 y=0, 57 /イソインドリン (1:1.05) 30 0.19 Y-56 青色 何フクロシアニン/ 30/ 0.41/ 0.49 x=0, 24 インダントロン (1:0.25) 30 0.11 v=0.14 Y+16

+):いずれも、成蹊時の基板温度は別でであり、成業後に基板温度1約で以 上の程度で加熱療成した。

[0056] 表7において、1層目と2層目の薄膜の制 御魔隊の合計が、難落である各色部の連環の職権に参加 生じていが、これは、数在層の存在のためであり、その 紀在職庫は、赤色有機着色薄膜: 0.144m、緑色有機着 色薄膜:0.12μηおよび青色有機着色薄膜:0.03μπであ った.

[0057] 実施例5:カラーフィルターの製造

(I)ドライオーバーコートの成隊 上紀実施例1~4で成膜した有機着色薄膜の上に、イオ 40 た。 ンプレーティング装置を使用してPTFF (ポリテトゥ フルオロエチレン)とSIO:を積層させて、透明な終 緑性を有する保護層を成簇した。ガラス基板上にはCr 系のブラックマトリックスを使用しているため、絶縁層 としてブラックマトリックス上にSIO。を成績する必 要がある。しかし、SIO。をブラックマトリックスお よび有機着色薄膜上に直接成膜すると、有機着色薄膜の 色がイオン衝撃によるダメージによって退色することが ある。あるいは、PTFEの保護層のみでは、その上に 被覆する後述の樹脂オーバーコートとの親和件が無いた 50

め、推覧オーバーコートを探くことがある。また、樹粉 オーパーコートを上記で得られたカラーフィルター上に 直接整布すると、有機着色薄膜が剥離もしくは溶解する 場合がある。そのため、PTFE薄膜成膜後にSiO。 薄膜を積層させて、上記のような欠点を立服し、かつ、 より優れた絶縁性等の特性を有する保護層を形成する。 こうして形成したドライオーパーコートによって、有機 着色薄膜に耐薬品性および耐熱性を付与することができ

【0058】本実施例では、先ず、実施例3に記載のイ オンプレーティング装置の抵抗加熱器にPTFE粒子を 住込み、10 'Torr台 (特に、2×10 'Torr) のアルゴン (Ar) プラズマ中にて、前記字路例1~4で得られた 有機着色薄膜上にPTFE膜(膜厚0.1 μm)を成膜し た。その時の成膜速度は、10人/秒であった。次に、イ オンプレーティング装置に搭載したルツボ回転形電子ビ 一ム有発源 (JEEE-102EB4G2: 日本電子(物)報) 本用い て、SIO:を蒸発させて、酸素(O:) プラズマ中(酸 東流量50SCDM)、成膜速度10人/分で、前記PTFE離

上に更にSiO. 媒 (解単0.2 mm) を成態することによ り、積層ドライオーパーコートを成膜した。成膜時ば、 基板を回転させて成膜した。

【0059】(ii)樹脂オーパーコートの形成 カラーフィルターの使用条件や貯蔵環境等によっては、 上紀で形成されたPTFE/SiO,ドライオーパーコ ートのみの被害では、ピンホール等の欠陥お上び見物の 付着に対する信頼性に欠けるために、あるいは平理性を 保障するために、以下の手順で、前記PTFE/SIO 。ドライオーバーコートトに甲に根板オーバーコートを Id C (日本会住ゴム(都)) の根板オーバーコートをスピン 形成することがある。前紀PTFE/SIO:ドライオ 一パーコート被覆した試料の上に、更にエポキシ変性ア クリル樹脂:オプトマーSSEE99G (日本会成ゴム(株) 製) の樹脂オーバーコートをスピンコーター37-70

((有)三井接機工装制) を用いて塗布し、250℃で1時 間体成して、1.811mの樹脂オーパーコートを飛載する ことにより、カラーフィルターを作製した。

【0060】 こうして製造されたカラーフィルターは、 上記PTEF/SiO.保護順により添れた紡績性を有 し、かつ樹脂オーバーコートによって被覆されているこ 20 した。 とで、高い耐薬品性を示し、Natiff未溶液等によるクラッ

ク等の発生を回避することができた。 【0061】カラーフィルターの試験方法 上記実施例 5 からのオーバーコート被覆したカラーフィ ルター、または実施例1~4と同様の手順でパターニン

せずに成葬したベタ群は斜について、以下の手腕で、去 面観察あるいは各種試験を行った。

1) 表面観察 カラーフィルターの表面をそれぞれ、マクロ座標院取り 顕微鏡MEL-320 (オリンパス光学工業(株)製) で観察し 30 て、以下の4点の観察基準全てを支服しているものは O、それ以外は×とした。

振察基準 1. 有機著色薄膜に1gm以上の異物が存在しないこ

2. 有機着色薄膜に| g m以上の白点(白抜け)が存在 しないこと.

3. 有機着条導膜にクラック (割れ) 等の欠陥が存在し ないこと.

4. 各有機蓄色業隊の函素が、隣接する副素と重なって 40 着色していないこと。 2) 付着性試験

各有機着色薄膜の密着性について、JIS-K-5400の8.5型 定に限じて、基盤日チープ法による付着性就験を行っ た。評価結果は、(基盤目付着試験後に残存している箇

所の数) / (碁盤目の数-100) で表した。ただし、付 着性試験を行った有機着色薬雑試料は、パターニングし ないこと(すなわち、ブラックマトリックスの付いてい ないガラス基板上に、画素形状にではなく) 以外は実施 例1~4と同様の手順で成膜したベタ膜であって、ドラ 50

22 イオーバーコートおよび樹脂オーバーコートのいずれも 有しない確認を用いた。

3) 硬度試験

E配2) 付着性試験で使用したのと同様の試料を、各有 機着色薄膜の硬度についてのJIS-K-S400の8.4規定に準 じた鉛筆引っ操き試験を行った。

[0062] 4) 耐寒品性試験

上紀実施例1~4で成膜した有機着色薄膜を有する基板 に、更にエポキシ変性アクリル樹脂:オプトマーSS6699 コーターSP-70 ((有)三井特徴工業製) で象布した。後 有後、250℃で1時間焼成して、樹脂オーパーコート被 **節カラーフィルターを存た、米掛オーパーコート装着し** たカラーフィルターの各有機着色薄膜について、下記の 基品にそれぞれ23±2℃で30分間浸渍した。浸渍後、各 カラーフィルターを水洗し、乾燥させ、実施例1に記載 の色度計 (TC-1800M) を用いて、光学特性の変化を調べ た。これにより、使用した薬品すべてにおいて以下の基 車を克服しているものは〇、克服していないものは×と

1. 有機着色薄膜の外観に変化がないこと。 会库計による漢字結果において、条果 (ΛΕ.,*) 5 以下であること。

[0063] 浸漬した薬品名: DK-メチル-2-ピロリドン (NMP) II) ャープチロラクトン (GBL)

jii)2-プロパノール (IPA) Iv)酢酸2-エトキシエチル (ECA)

v) 2-メトキシエタノール (メチルヤロソルプ) vi)18%進酸

vii)18%塩酸 (40±2℃) viii)5%水酸化ナトリウム lx)5%水酸化カリウム [0064] 5) 耐熱性試験

上記実施例5からのカラーフィルターを、250°Cで1時 間加熱競成した後、外観検査および色度計による色差別 定を行った。その結果、以下の基準全てを克服している ものはO、それ以外は×とした。

1. 有機着色薄葉の外額に変化がないこと。

 色度計による測定結果において、色差 (Δ E,, ') § 以下であること。 6) 耐光試験

上記実施例5からのカラーフィルターを、加速職群試験 器 (サンテスタ) 180: (株) 高津製作所製) を用い、60 **℃において500時間爆撃することによって耐光試験を行** った。その後、外観検査および色度計による色差測定を 行い、以下の基準全てを克服しているものは○、それ以 外は×とした。

1. 有機着色薄膜の外観に変化がないこと。

色度計による測定結果において、色差 (Δ F...') 5

以下であること。 [0065]上記1)~6)の試験結果を表8にまとめ

[0066] [#8]

試験項目			実施	4列			
	1			2			
	赤色	舞色	育色	赤色	報告	青色	
1)表面被實	0	0	0	0	0	0	
2)付着性試験	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	
3)硬度試験	38	28	25	38	28	28	
4)耐薬品性試験	0	0	0	0	0	0	
5)耐無性試験	0	0	0	0	0	0	
6)耐光試験	0	0	0	0	0	0	
試験項目			実施	Ħ			
		3			4		
				奔色 赤色 蘇色 青色			
	赤色	器色	育色	赤色	群色	育色	
1)表面観察	赤色	野色	育色	赤色	総 急	育色	
1)表面観察 2)付着性試験					0		
	0	0	0	0	0	0	
2)付着性試験	O 100/100	O 100/100	O 100/100	O 100/100	O 100/100	O 100/100	
2)付着性試験 3)硬度試験	O 100/100 38	O 100/100 28	O 100/109 28	O 100/100 38	O 109/100 38	O 100/100 28	

[図面の簡単な説明] 構式的な概念図である。

【図1】 本発明のイオンプレーティング装置の模式的な 概略新面図を示す。 【図2】本発明の有機著色薄膜の製造法の3態様を表す

「図31 本年限のイオンプレーティング体置内における チャンパー内の模式的な断回関を示す。

[図 4] 本発明のイオンプレーティング装置に搭載され るアライメントシステムの模式的な斜視図を示す。 【図5】本発明の実施例1で成膜した赤色。緑色および

青色の各有機着色薄膜についての光透過率特性を示すが ラフである。 【図 6】 本學明の実施例 1 (成蹊後加熱無し) および家

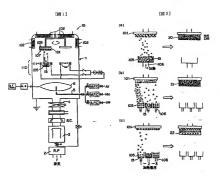
施例2 (成膜後回熱有り) 得られた各有機者色薄膜につ いての光透過率特性の比較を示すグラフである。 【図7】本祭明の実施例3で得られた各有機着色導施

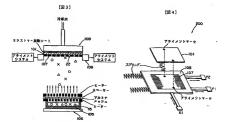
(成膜後加熱有り) についての光透過率特性を示すグラ 40

フである. 【図8】 本発明の実施例4で得られた各有機着色薄脳 (成職接加勢有り) についての光透過率終件を示すグラ フである.

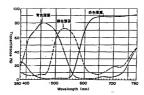
【符号の説明】 1 … 成篠用チャンパー、 2 … 特回転ポンプ、 3 … 前拡散 30 ポンプ、4…リークパルプ、5…ガス導入パルプ、6… コイル、10…本発明のイオンプレーティング装備、1 5 -- 右接節料、20、21、22 -- 右接着色弧線、10 1…カラーフィルター用基板、102…カラーフィルタ 一用基板のためのヒーター、105…抵抗加格ボート (グラファイト製セル)、106…面状とーター、10 7…メタルマスク、108…メタルマスク用枠/アライ メントシステム・ステージ、109…着磁板、110… **蒸発薬。111…蒸発薬用薬、200…マスクアライメ** ントシステム。



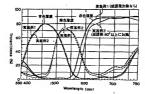


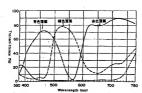


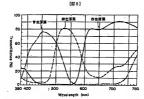




[图6]







フロントページの続き

(71)出版人 598001157

柏木 邦宏

埼玉県出木市本町2-11-47

(72) 兒明者 高口 健二

大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペ イント株式会社内

(72) 発明者 算水 宏

大阪府寝屋川市撤田中町19番17号 日本ペ イント株式会社内

(72)発明者 坂本 信生

大阪府寝屋川市池田中町19番17号 日本ペ イント株式会社内

(72)発明者 材山 洋一

東京都新宿区下落合3-17-44 ドムス目 **£1384**

(72)発明者 柏木 邦宏

埼玉県志木市本町2-11-47